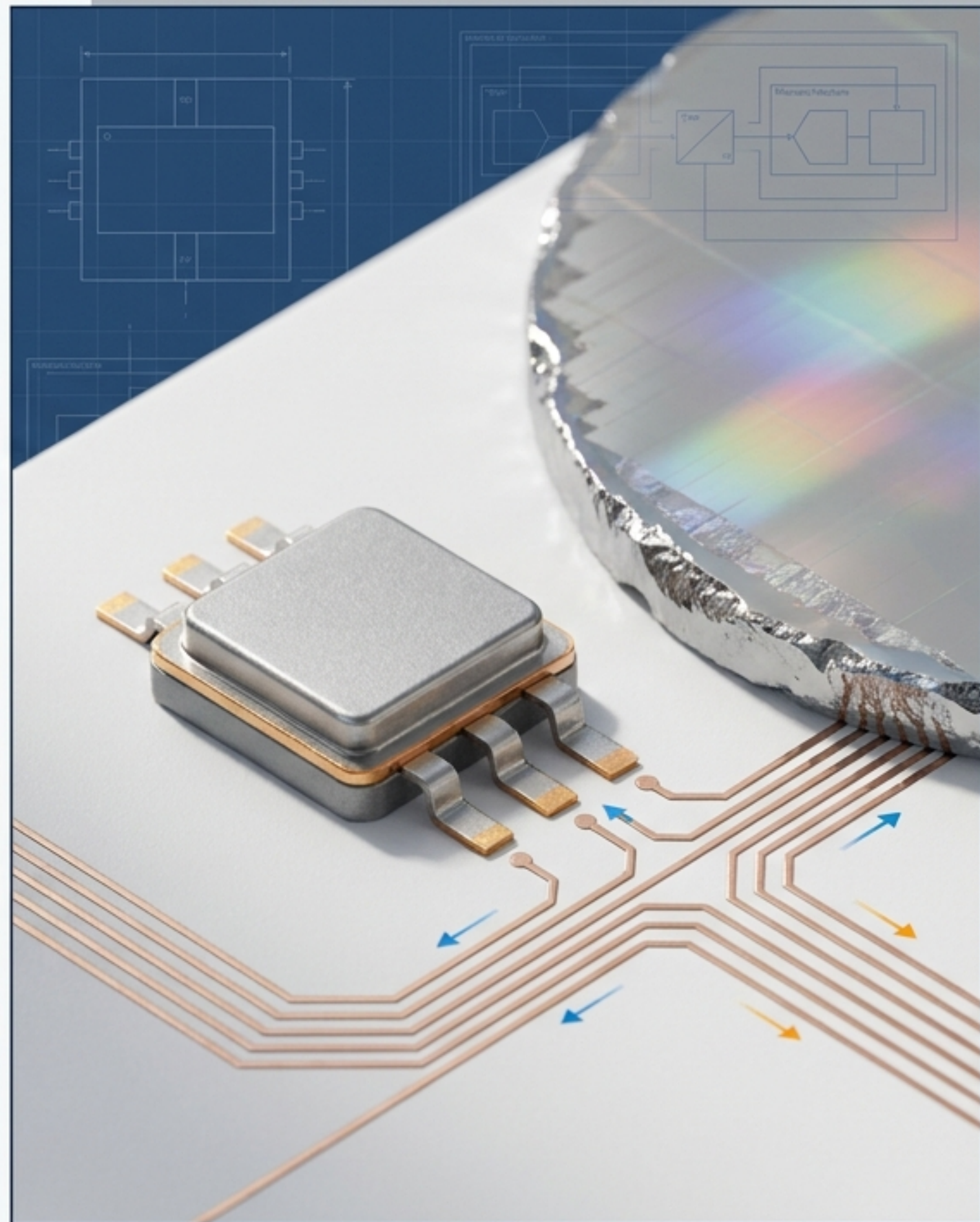


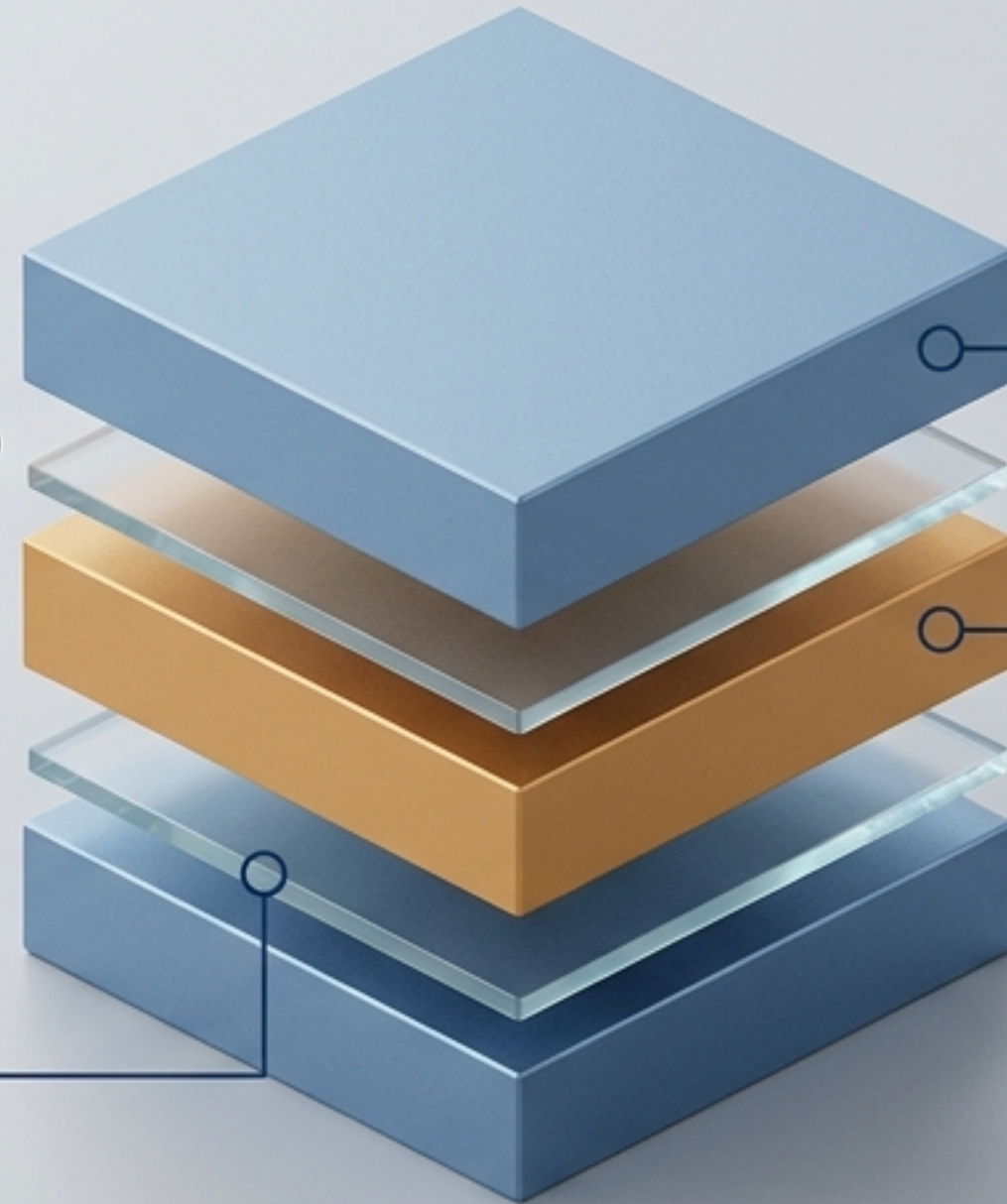
# ทรานซิสเตอร์: สถาปัตยกรรม แห่งการควบคุม

เจาะลึกโครงสร้าง กลไก และการทำงาน  
ของหน่วยประมวลผลพื้นฐาน  
แห่งยุคอนาคต



# องค์ประกอบหลักของสารกึ่งตัวนำ

REV 10:1



## 3 โครงสร้างสารโดป

ประกอบด้วยชั้นส่วนสารกึ่งตัวนำที่  
ได้รับการโดปสารแตกต่างกัน 3 ส่วน  
(Collector, Base, Emitter)

## 2 รอยต่อเชื่อม

จุดตัดระหว่างสารต่างชนิดที่สร้าง  
กลไกการควบคุมกระแสไฟฟ้า

REV 2.1

SCALE: 10:1

MATERIAL: doped silicon/metal interface

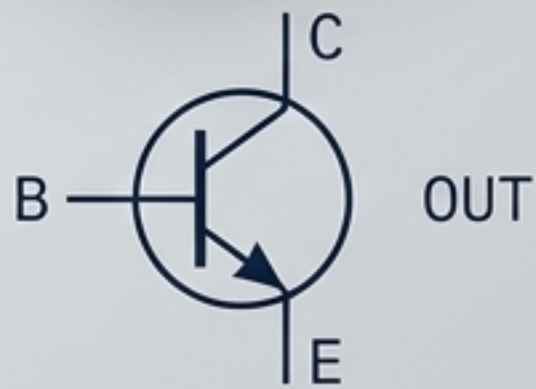
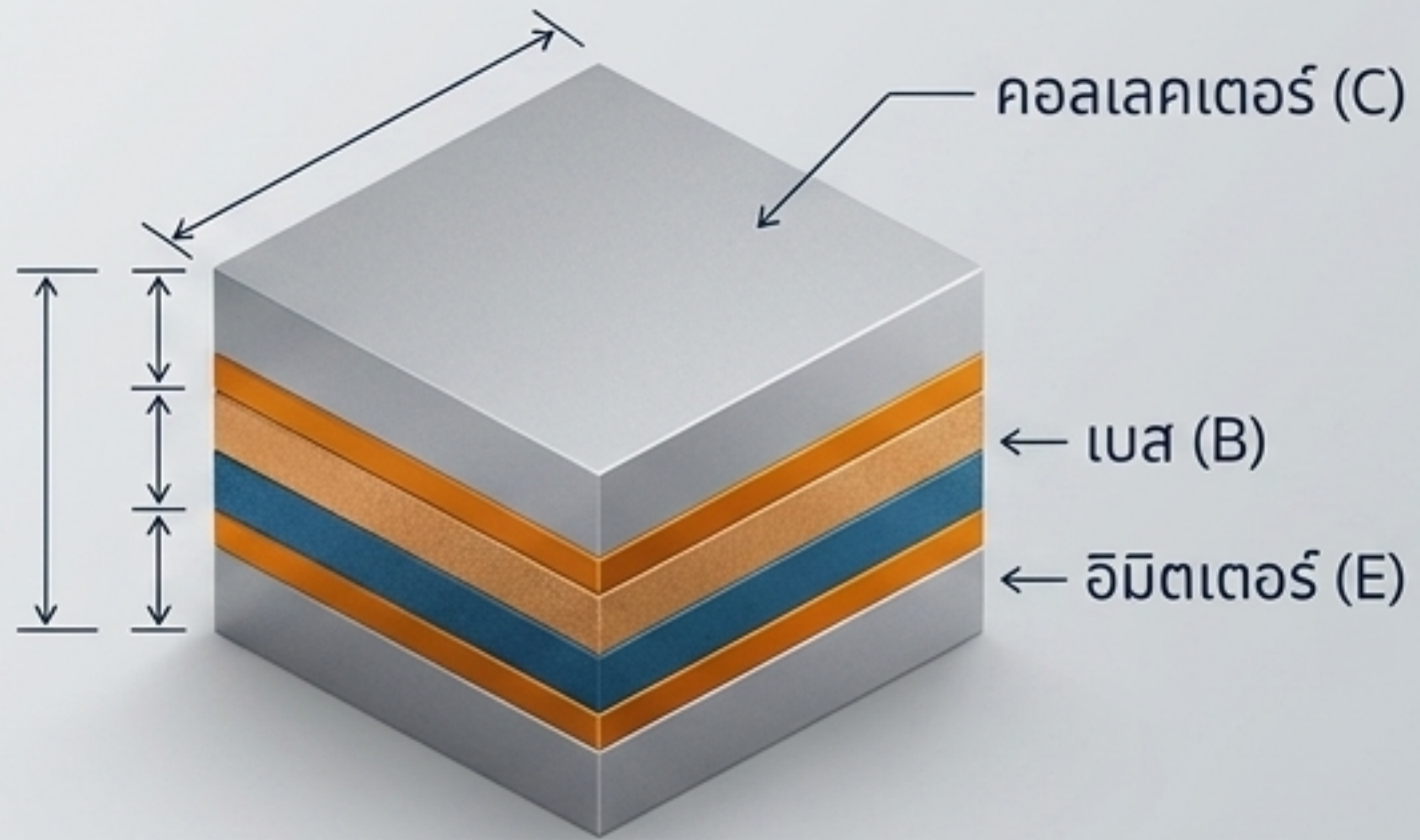
JUNCTION PLANE X-SECT.



# ระบบคู่ขนาน: NPN และ PNP

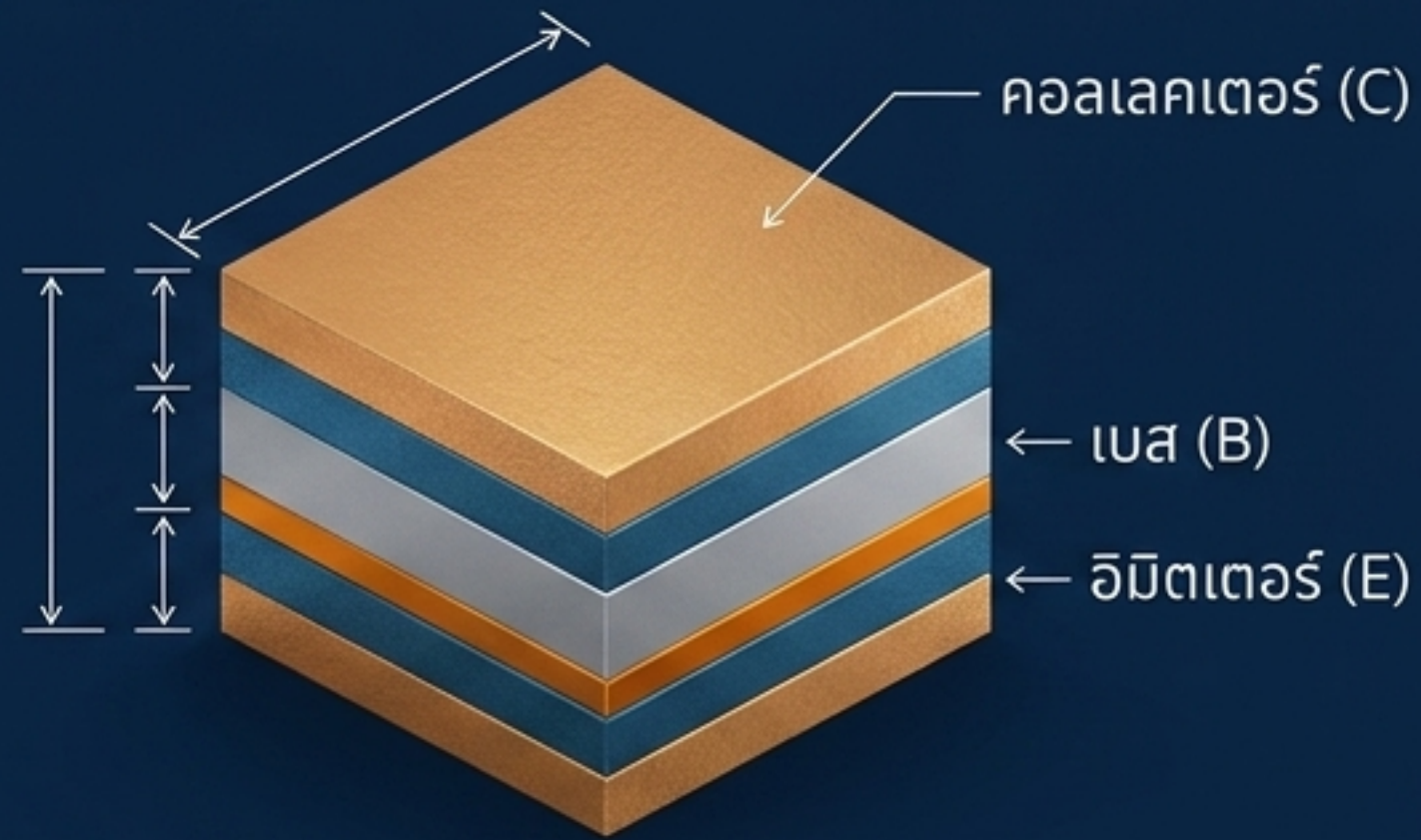
## ชนิด NPN

แซนด์วิชสาร P ตรงกลาง (N-P-N)



## ชนิด PNP

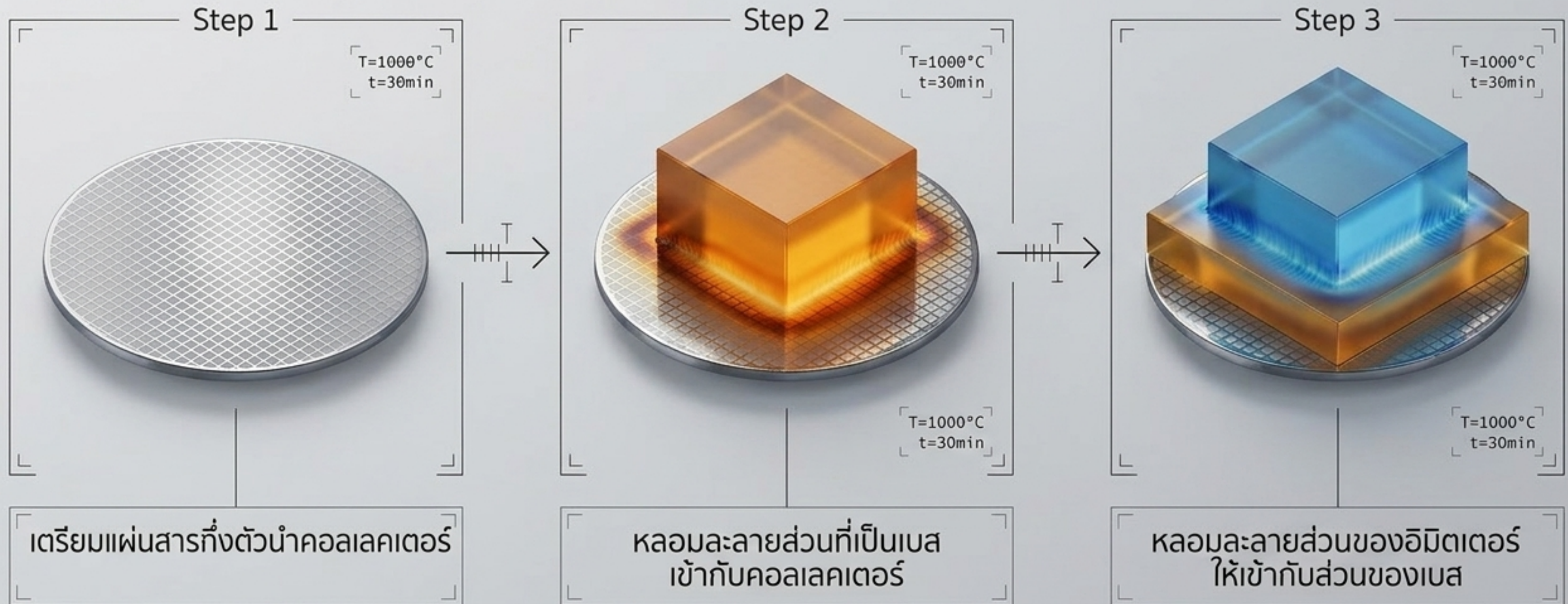
แซนด์วิชสาร N ตรงกลาง (P-N-P)





# การปฏิสนธิทางเคมี: กระบวนการแพร่กระจาย

สร้างรอยต่อทั้ง 3 ส่วนด้วยความร้อนและการหลอมละลาย



# กลไกการประยุกต์ใช้งาน



**โหมดสวิตช์**  
ทำงานในสภาวะดิจิทัล  
ควบคุมการเปิด (ON)  
และปิด (OFF)  
ของวงจรอย่างสมบูรณ์



**โหมดตัวต้านทานปรับค่าได้**  
ทำงานในสภาวะแอนะล็อก  
ควบคุมและขยายปริมาณ  
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน  
ได้อย่างละเอียด

# การทำลายกำแพงแรงดัน

ซิลิกอนไดโอดต้องการแรงดันไฟฟ้านำร่องเพื่อเปิดสถานะการทำงาน

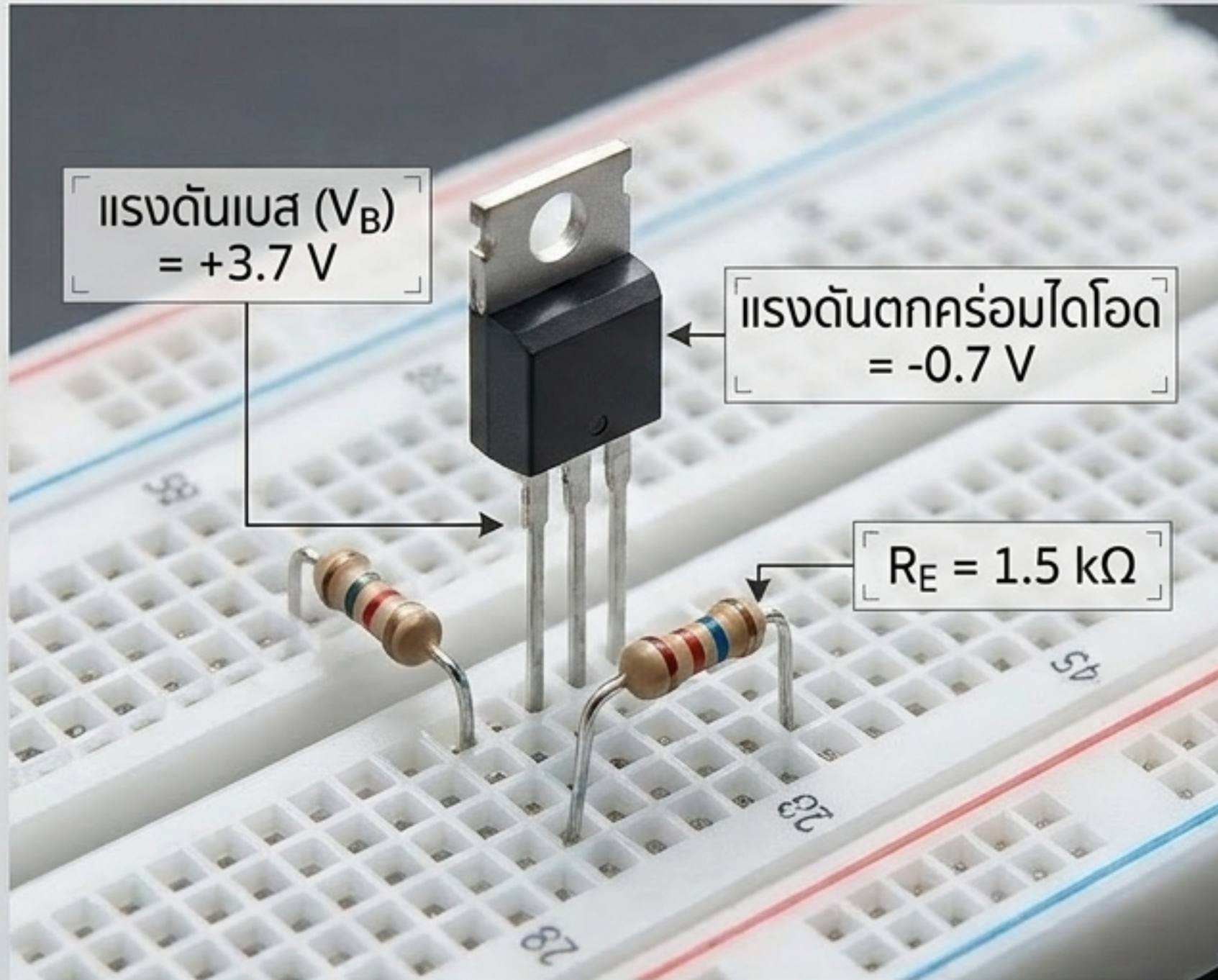
กำแพงแรงดัน = 0.7 V

อินพุต +3.7 V

แรงดันอินพุตที่ขาเบส = 0.7 V

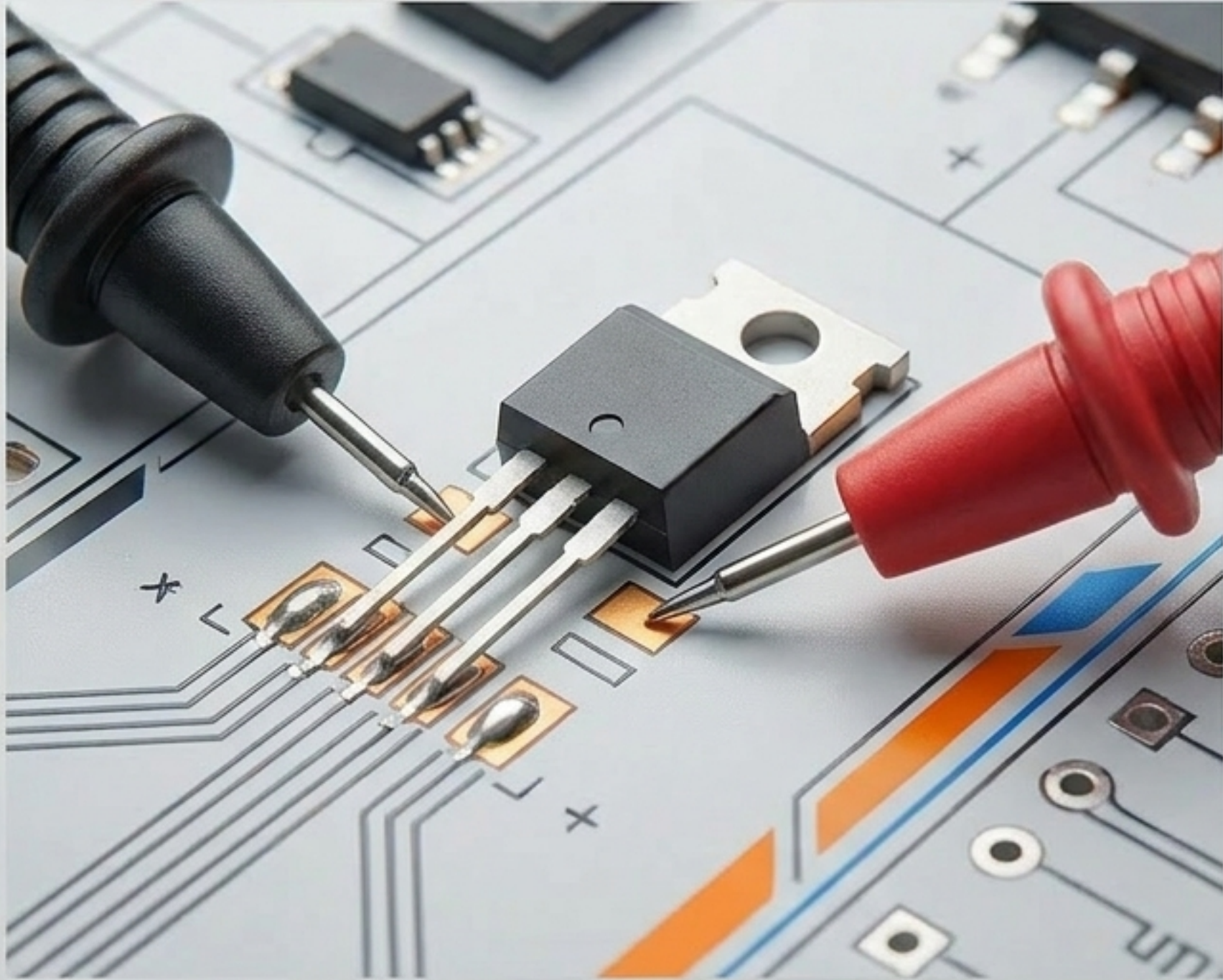
แรงดันอินพุตที่ขาเบส มีค่าสูงกว่า 0.7 V ส่งผลให้อิมิตเตอร์ไดโอดอยู่ในสถานะทำงาน (ON) ทันที

# การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์: กระแสไบอัส



Step 1.	Input Node: แรงดันเบส ( $V_B$ ) = +3.7 V
Step 2.	Junction Drop: แรงดันตกคร่อมไดโอด = -0.7 V
Step 3.	Emitter Output: แรงดันตกคร่อมตัวต้านทานอิมิตเตอร์ ( $V_{RE}$ ) = 3.7 V - 0.7 V = 3.0 V
Step 4.	Current Calculation: เมื่อ $R_E = 1.5 \text{ k}\Omega$ สามารถคำนวณปริมาณกระแสไฟฟ้า (I) ที่ไหลผ่านได้อย่างแม่นยำตามกฎของโอห์ม $(I = \frac{V}{R})$

# ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะ



✓ **เครื่องทดสอบทรานซิสเตอร์**  
อุปกรณ์วิเคราะห์พารามิเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ

✓ **การประเมินผล**  
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยต่อ P-N  
(เบส-คอลเลคเตอร์ และ เบส-อิมิตเตอร์)

✓ **สถานะภาพ**  
ยืนยันคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์เพื่อ  
ป้องกันข้อผิดพลาดก่อนติดตั้งในแผง  
วงจรหลัก